

IPC klassifisering / IPC classification:
C02F 3/08 (200601), C02F 3/30 (200601)

PCT minimumsdokumentasjon gransket / PCT minimum documentation searched:
C02F

Gransket utover PCT minimumsdokumentasjon / Documentation searched other than PCT minimum:
NO, FI, DK, SE

Elektroniske databaser / Electronic databases:
PATGRANSK, EPODOC, REGISTRY, (H)CAPLUS, ELSEVIER(XPESP), COMPENDEX, EPOQUE
FULLTEKST PATENT, WPI

Grunnlag for rapporten / Basis of report:

Beskrivelse mottatt / Description received:	2014.05.28
Krav mottatt / Claims received:	2014.05.28
Tegninger mottatt / Drawings received:	2014.05.28

Antall krav totalt / Total number of claims:
9

Krav som ikke er gransket, se kommentarer / Claims not searched, see comments:

Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Comments (English):

Kategori / Category*	Anførte publikasjoner: Cited documents:	Relevant mot krav Relevant to claim(s)
X	CN 201999792 U (HUATIAN ENG & TECH CORP MCC), 2011.10.05, Se sammendrag, figurene 1-3 og avsnittene [0007, 0010, 0016, 0020 og 0022].	1, 3, 5-9
Y		2, 4
YD	US 20080053897 A (ZHU et.al), 2008.03.06, Se spesielt figur 6 og avsnittene [0080-0082], samt avsnittene [0056-0058] og [0069-0070].	2, 4
X	JP 07163995 A (EBARA RES CO LTD), 1995.06.27, Se sammendraget og krav 1	7-9

<p>*Dokumentkategori:</p> <p>X: særlig relevant alene</p> <p>Y: særlig relevant dersom det kombineres med annet dokument i samme kategori</p> <p>A: bakgrunnsteknikk</p> <p>D: anført i beskrivelsen</p> <p>P: mellomliggende dokument</p> <p>E: tidligere patentdokument, men publisert etter inngivelsesdagen til søknaden</p> <p>O: ikke-skriftlig materiale</p> <p>T: teori eller prinsipp som ligger til grunn for oppfinnelsen</p> <p>L: dokument anført av andre grunner</p> <p>&: publikasjon i samme patentfamilie</p>	<p>*Category of cited document:</p> <p>X: particularly relevant if taken alone</p> <p>Y: particularly relevant if combined with another document of the same category</p> <p>A: technological background</p> <p>D: document cited in the application</p> <p>P: intermediate dokument</p> <p>E: earlier patent document, but published after the filing date of the application</p> <p>O: non-written disclosure</p> <p>T: theory or principle underlying the invention</p> <p>L: document cited for other reasons</p> <p>&: member of the same family</p>
---	---

<p>Rapport utferdiget / Date of report:</p> <p>2014.12.08 av/by Iren Beisvåg</p>
